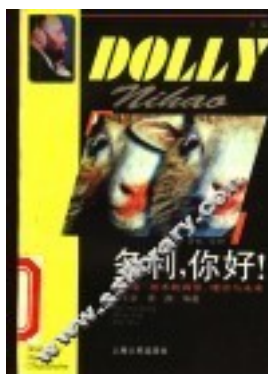


多利，你好！“克隆”技术的背景、现状与未来



作者：韩王荣，龚静编著

出版社：上海：上海人民出版社

出版日期：1997. 08

总页数：181

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/11429398.html>) 查找全本阅读方式

多利，你好！“克隆”技术的背景、现状与未来 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/11429398.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/11429398.html>

书名：多利，你好！“克隆”技术的背景、现状与未来